



科研产出

- 论文 >
- 专利 >
- 专著 >

当前位置 > 首页 > 科研工作 > 科研产出 > 专利

专利名称:	一种化学机械抛光模拟方法
专利类别:	发明专利
申请号:	201310332149.5
申请日期:	2013-08-01
专利号:	ZL201310332149.5
第一发明人:	马天宇;陈岚;孙艳
实施情况:	授权
专利证书号:	ZL201310332149.5
其它备注:	EDA中心

